jp60019610/pn

L12 ANSWER 1 OF 1 JAPIO (C) 2004 JPO on STN

ACCESSION NUMBER:

1985-019610 JAPIO

TITLE:

CARRIER DEVICE

INVENTOR:

KITAMURA TETSUO; YUMINO HIROSHI; OOTA MASATOSHI;

MITSUI NORIHIKO; GOTO MUNEHARU

PATENT ASSIGNEE(S):

HITACHI LTD

PATENT INFORMATION:

PATENT NO KIND DATE ERA MAIN IPC

JP 60019610 A 19850131 Showa B65G037-00

APPLICATION INFORMATION

STN FORMAT: JP 1983-125515 19830712
ORIGINAL: JP58125515 Showa
PRIORITY APPLN. INFO.: JP 1983-125515 19830712

SOURCE:

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (CD-ROM), Unexamined

Applications, Vol. 1985

INT. PATENT CLASSIF.:

MAIN: B65G037-00 SECONDARY: B66B017-20

ADDITIONAL: B61B013-00; B65G047-52

ABSTRACT:

PURPOSE: To realize efficient conveyance of articles having no definite form by constituting so as to lift and mount/demount an article loading stand between an article receiving space and an auto-car on back-bed guide rail, and transfer the auto-car by guide rail and elevator, in a liner carrier device in a hospital or the like.

CONSTITUTION: An auto-car 3 not loading a container 1 is located over a lifter device 17, and a table 18 is also located on a receiving device 21, and a container 1 is located on a table 18. A table 18 lifted by the lifter 17 and the container is hung on the auto-car 3. The auto-car 3 is transfered to the desired station along a guide rail 5, or the desired flour by an elevator 15. By this constitution, articles of undifined scale, weight, and form can be carried efficiently and automatically. COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

辒(B2) 許 公 四特

昭60-19610

@Int.Cl.4 H 01 B 13/00 // H 01 B 5/14

明者

79発

識別記号

庁内整理番号

❷❷公告 昭和60年(1985)5月17日

7037-5E A-7227-5E

発明の数 1 (全4頁)

透明導電膜形成法 69発明の名称

> 願 昭54-161437 ②特

> > 正 昭

開 昭56-84809 ❽公

@昭56(1981)7月10日

昭54(1979)12月14日 皕 23出

横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所内

株式会社日立製作所 顖 人 の出

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

弁理士 髙橋 明夫 19代 理

外1名

信 雄 林 審査 官

特開 昭52-37763 (JP, A) 96参考文献

1

中

動特許請求の範囲

1 インジウム化合物、スズ化合物、配位子、溶 剤よりなる溶液を基板上に塗布し、ついでこの塗 膜に紫外線を照射した後高温で焼成することを特 徴とする透明導電膜形成法。

発明の詳細な説明

本発明は透明導電膜をガラス、セラミツクスな どの基板表面に形成する方法に関する。

液晶表示素子、エレクトロルミネツセンス表示 素子、プラズマ表示素子などの表示素子類、光電 10 ばならない問題がある。 池、撮像管などの感光素子類などにおいて、光に 対して透明性を有する電極材料が使用されてい る。これらの透明導電膜としては、酸化インジウ ムに微量の酸化スズを添加したもの、あるいは酸 化スズに微量の酸化アンチモンを添加したものが 15 ある。

透明導電膜を形成するには次の方法が知られて いる。

- (1) 酸化インジウム、酸化スズなどを蒸着あるい に付着せしめる。
- (2) あらかじめ予熱した基板上にインジウム化合 物、スズ化合物などを吹き付けて、熱分解およ び酸化反応を起こさせ、基板表面に透明導電膜 を付着せしめる。
- (3) あらかじめ加熱した基板上に、インジウム化 合物あるいはスズ化合物の蒸気を接触させ、熱

2

分解および酸化反応を起こさせ、基板表面に透 明導電膜を付着せしめる。

(4) 基板上にインジウム化合物、スズ化合物を主 成分とする液を塗布した後、加熱して熱分解お よび酸化反応を起こさせ基板表面に透明導電膜 を形成する。

しかし上記(1)(2)(3)の方法は装置が複雑となり、 作業性が劣り、しかも微細なパターンを形成する には、あとでエツチング加工などを行なわなけれ

また上記(4)の方法は、(1)(2)(3)の方法にかかわる 上記問題を解決する可能性を有しているが、従来 の方法では実用に耐える低抵抗の膜を得難いとい う問題があつた。

本発明の目的は、上記した塗布法の欠点をなく し低抵抗の透明導電膜形成法を提供するにある。

このような目的は、インジウム化合物、スズ化 合物、配位子(ジカルボン酸、ジカルボン酸モノ エステル、ヒドロキシ酸など)、溶媒を必須成分 はスパツタなどにより真空雰囲気中で基板表面 20 とする透明導電膜形成用溶液を、ガラス、セラミ ックスなどの基板上に塗布した後、この基板に紫 外線を照射し、ついでこの基板を高温で焼成し透 明導電膜を形成することで達成される。

> 従来では、溶液を基板上に塗布した後、恒温槽 25 にて乾燥する方法をとるため、溶媒の乾燥が塗膜 の表面と内部とで異なる。すなわち、膜表面では 比較的よく乾燥しているが、塗膜内部では十分に

乾燥され難い。このような乾燥不均一な塗膜を焼 成した場合、焼成後に得られる酸化膜は、均一 性、緻密性ともに失なわれ、ピンホールが生じや すい。以上述べた理由から、恒温槽での乾燥によ 溶液を塗布後紫外線照射すれば塗膜の内部まで紫 外線が貫通するため、塗膜内部の乾燥が促進され 均一良好な乾燥塗膜となる。このような均一良好 な乾燥塗膜を焼成して得られる酸化膜は、均質か つ緻密であるために低抵抗となる。

本発明に用いるインジウム化合物として、塩化 インジウム、硝酸インジウム、過塩素酸インジウ ムのいずれのインジウム化合物を用いても紫外線 照射効果があるが、硝酸インジウムを用いた場合 ンC=C<二重結合をもつジカルボン酸を用いた 場合に紫外線照射の効果が最も大きい。これには マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、メサコン 酸などがある。またジカルボン酸モノエステル、 化合物との配合比(モル比)は、0.1~2.9が望ま しい。配合比が0.1より小さい場合には均一な溶 液が得られない。また、配合比が2.9より大きい と、得られる透明導電膜のピーリング強度が低下 し、また、シート抵抗値が高くなる。

スズ化合物としては、SnCℓ₄ ・3H₂O, Sn $(OCOC_7H_{15})_2$, $(C_4H_8)_2Sn$ $(OCOCH_3)_2$, $(C_4H_9)_2Sn$ (OCOCH = CHCOO), $(C_4H_9)_2Sn$ $(OCOC_{11}H_{23})_2$, $(C_4H_9)_2Sn$ (OCOCH = CH_2)₂, Bu_3SnF , $Bu_3SnC\ell$, $Sn(OC_2H_5)_4$, Sn(OC₃H₁)₄, (CH₃)₂SnCℓ₂ などが用いられる。 スズ化合物とインジウム化合物との配合比(モル 比)は0.05~0.25が望ましい。スズ化合物の配合 比がこれよりも小さくても、また大きくてもシー*35 燥の場合よりも低抵抗の透明導電膜が得られた。

*ト抵抗値が高くなる。

溶媒としてはアルコール系、セロソルブ系、カ ルピトール系、グリコール系、アミド、ジアルキ ルスルホギシドが適する。上記以外の溶媒、例え ると低抵抗膜は得難い。しかるに本発明に従い、5 ば、ケトン系、芳香族系の溶媒を用いた場合には 均一な塗布溶液は得られない。溶媒とインジウム 化合物との配合比は特に制限はないが、4000rpm でスピンナ途布し、0.1μmの透明導電膜を得る には2~3(重量比)が適当である。

紫外線ランプとしては種々のものがあるが、高 10 圧水銀ランプは1~10気圧の水銀蒸気を封入した もので、360~600nmの波長の強い線スペクトル と220~400mmの波長の弱い連続スペクトルが得 られ、短時間に大きな発熱量があり、瞬時にして にその効果が最も大きい。また配位子としては、15 途膜を乾燥するに適している。また、メタルハラ イドランプも本発明に適するものである。

次に本発明を実施例により説明する。

塗布液の代表的組成を表に示す。

所定量のインジウム化合物、配位子、溶媒を秤 ヒドロキシ酸も使用される。配位子とインジウム 20 量し混合する。数時間室温で攪拌すると均一な溶 液となつた。この溶液に秤量したスズ化合物を添 加し、さらに約1時間攪拌し塗布液とした。この ようにして調製した塗布液をスピンナにより 4000rpmの回転数でガラス基板上に塗布した後、 25 この途膜に紫外線を照射した。紫外線ランプは 3KWの高圧水銀灯またはメタルハライドランプ を用いた。照射距離は10cm、照射時間は60秒とし た。このようにして乾燥した塗膜を500℃で1時 間焼成した。本発明の比較例として紫外線を照射 CHCOOC₂H₅)₂, (C₄H₉)₂Sn (OCOC (CH₃)= 30 しない場合には、スピンナで鈴布した後、恒温槽 で130℃で10分間乾燥した後、500℃で1時間焼成

> 表に示したように、いずれの組成液を用いて も、紫外線照射による乾燥をした方が、恒温槽乾

6

<u> </u>		
液組成および 抵抗値	液	組成
番号	インジウム化合物 (配合量 , mol)	スズ化合物 (配合量, mol)
1	Iπ(NO ₃) ₈ ·3H ₂ O	Sn(OCOC ₇ H ₁₅) ₂ (0.10)
2	"	Sn (OCOC 1H15)2 (0.05)
3	u	Sn (OCOC ₇ H ₁₅) ₂ (0.15)
4	n	Sn(OCOC, H, 5) ₂ (0.10)
5	n	
6	,,	"
7	"	"
8	ıt	u
9	"	u
1 0	"	"
1 1	п	,,
1 2	" .	#
1 3	"	<i>II</i>
1 4	"	SnCl ₄ ·3H ₂ O (0.10)
1 5	"	$(C_4H_9)_2Sn(OCOCH=CHCOOC_2H_5)_2$ (0.10)
1 6	u .	Sn (OC ₂ H ₅) ₄ (0.10)
1 7	In(C ₁ O ₄) ₈ ·8H ₂ O	Sn (OCOC, H ₁ 5) ₂ (0.10)
18	"	. #
1 9	InC ₁₈ ·4H ₂ O (1)	II
2 0	,,,	tt
2 1	In (OCOC 7 H 1 5) 3	n

		VI. 40	成		
液組成および 抵抗値 番号	配位子 (配合量,mol)	液 組 溶 媒 (配合量, g)	紫外線照射 (A)	紫外線無照射 (B)	A / B
1	シトラコン酸 (0.5)	エチルセロソルブ (1200)	0.28	0. 5 4	0. 5 2
2	"	"	0.47	0.89	0. 5 3
3	ll .	"	0. 4 1	0. 7 5	0, 5 5
4	シトラコン酸 (0.3)	"	0.32	0. 7 1	0. 4 5
5	シトラコン酸 (1.0)	"	0.38	0.63	0. 6 1
6	シトラコン酸 (0.5)	エチルカルピトール (1200)	0.30	0. 5 7	0. 5 3
7	n .	ジエチレングリコール (1200)	0. 3 2	0.60	0. 5 4
8	ョハク酸 (0.5)	エチルセロソルプ (1200)	0.63	0.83	0. 7 6
9	アジピン酸 (0.5)	"	1.03	1.41	0.73
1 0	マレイン酸 (0.5)	"	0. 2 6	0. 5 1	0.51
J 1	メサコン酸 (0.5)	II .	0. 2 8	0. 5 4	0.52
1 2	コハタ酸モノエチル (0.5)	"	0. 4 4	1. 1 3	0.63
1 3	クエン酸 (0.5)	"	0.56	0. 9 2	0.6 1
1 4	シトラコン酸 (0.5)	"	1.13	1. 5 8	0. 7 2
1 5	rr .	"	1.04	1. 4 3	0. 7 3
1 6	II .	"	1. 1 5	1. 5 7	0. 7 3
1 7	"	"	0. 3 3	0.53	0.62
1 8	コハク酸 (0.5)	"	0. 7 6	0. 9 4	0.81
1 9	シトラコン酸 (0.5)	"	0. 5 7	0.94	0.61
2 0	ョハク酸 (0.5)	"	1.42	1.67	0. 8 5
2 1	_	"	0. 5 3	0.65	0.82

本発明により、塗布方法による透明導電膜の従 来の製造法よりも低抵抗の膜が得られる。